旋转氧化铌靶 Nb2Ox target

产品名称	旋转氧化铌靶 Nb2Ox target
公司名称	广州市尤特新材料有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	密度:>4.3g/cm3（>95%） 纯度:> 99.95% 总杂质含量:≤ 500ppm
公司地址	中国广东广州花山镇华侨科技工业园
联系电话	020-66605806 18026253787

产品详情

旋转氧化铌靶 Rotatable Nb2Ox target

产品用途：用于制作Nb2O5膜，主要用于光学玻璃、触摸屏之AR膜系，Low-E玻璃膜系,半导体,平面显示,触摸屏。

产品参数:

密度: >4.3g/cm3（>95%）

纯度: > 99.95%

总杂质含量≤ 500ppm